

دراسة تأثير التشويب بالنحاس (Cu) على الخصائص البصرية لاغشية كبريتيد الرصاص (PbS) المحضرة بطريقة الرش الكيميائي الحراري

عبد المجيد عيادة السامرائي^١، حسين خضير محمد^٢، عامر شاكر محمود^١

^١ قسم الفيزياء، كلية التربية، جامعة تكريت، تكريت، العراق

^٢ قسم الفيزياء، كلية العلوم، جامعة تكريت، تكريت، العراق

(تاريخ الاستلام: ٢٢ / ٢ / ٢٠١٢ ---- تاريخ القبول: ٢ / ٤ / ٢٠١٢)

الملخص:

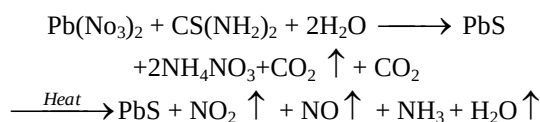
تم في هذا البحث تحضير اغشية رقيقة من كبريتيد الرصاص النقية والمشوبة بالنحاس وبمولارية (0.1M) وبنسبة تشويب ١% وبطريقة الرش الكيميائي الحراري، وتم دراسة الخصائص البصرية لكل من الغشاء النقي والمشوب وتأثير التشويب بالنحاس على الخصائص البصرية لاغشية كبريتيد الرصاص، وقد وجد ان جميع الخصائص البصرية تزداد مع التشويب ما عدا النفاذية.

المقدمة

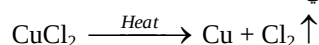
كبريتيد الرصاص (PbS)، كما ان مادة نترات الرصاص التي استخدمت في هذا البحث كانت بنقاوة (99%) والمجهزة من شركة General Purpose Reafened BDH-Limited Poole-(England).

تم تحضير المحلول الخاص بنترات الرصاص بعيارية (0.1M) وذلك بإذابة (3.312gm) من مادة نترات الرصاص في (50ml) من الماء المقطر وكان الناتج محلول رائق عديم اللون اما بالنسبة لمادة التايوريا المستخدمة فهي ايضا كانت بنقاوة (99%) ومجهزة من الشركة نفسها المذكورة اعلاه كما وان محلول مادة التايوريا تم تحضيره بعيارية (0.1M) وذلك بإذابة (0.7612gm) من مادة التايوريا في (50ml) من الماء المقطر وبذلك حصلنا على محلول رائق عديم اللون.

واخيرا تم مزج محلول نترات الرصاص مع محلول التايوريا اللذين سبق تحضيرهما وقد تحرر من تفاعل المحلولين غاز ثاني اوكسيد الكربون وتبقى مادة كبريتيد الرصاص ونترات الامونيوم المذابتين في الماء. اما النحاس فقد تم استخلاصه من مادة كلوريد النحاس $CuCl_2$ وبمولارية (0.1M). وقد تم ترسيب الاغشية على قواعد زجاجية وبدرجة حرارة (600K) وبمعدل رش مقداره ١٠ ثواني لكل رشة. ويمكن تمثيل اجمالي العمليات الكيميائية وفق المعادلة الكيميائية [10]:



هذا بالنسبة للأغشية غير المشوبة بالذرات، أما بالنسبة الى الأغشية المشوبة فيتم اضافة املاح النحاس الى نترات الرصاص والتايوريا بنسبة وزنية مختلفة حيث يتحرر غاز الكلور من التفاعل ويبقى النحاس ضمن التركيب البلوري، وان معادلة التفاعل الكيميائي لمادة كلوريد النحاس هي:



النتائج والمناقشة :

بعد الانتهاء من عملية الرش على القواعد الزجاجية تم حساب الامتصاصية كدالة للاطوال الموجية ولعدد من العينات وتم دراسة

تعد تقنية الاغشية الرقيقة واحدة من اهم التقنيات التي ساهمت في تطوير دراسة اشباه الموصلات، وأعطت فكرة واضحة عن العديد من خصائصها الفيزيائية، يستخدم مصطلح الاغشية الرقيقة لوصف طبقة او عدة طبقات من الذرات لا يتعدى سمكها المايكرون الواحد.[1] تعد اغشية كبريتيد الرصاص PbS من عناصر المجموعة (IV-VI) من الجدول الدوري[2]، وهي ذي تركيب بلوري مكعب (Cubic) وتكون وحدة الخلية من النوع متمركز الوجة (F.CC)، اذ يحاط كل أيون كبريت باربعة أيونات رصاص وبمسافات متساوية مكونا هيكلًا رباعيا منتظما مركزه أيون الكبريت، أما الأصرة التي تربط بين أيونات الكبريت والرصاص فهي أصرة تساهمية ناتجة عن اشتراك الكترونين. ان مادة كبريتيد الرصاص ذات لون غامق مائل للسواد وهي مادة ذات فجوة طاقة مباشرة تقترب من (0.4 eV) عند درجة (300K). [3] ولكبريتيد الرصاص قابلية ذوبان في الحوامض وهو لا يذوب في الكحول او هيدروكسيد البوتاسيوم[4][5][6].

اما النحاس فهو معدن ذو لون احمر وتركيب بلوري مكعب متمركز الوجة. يعكس الضوء الاحمر والبرتقالي ويمتص بقية الاطوال الموجية من الموجات الكهرومغناطيسية المرئية وهذا ما يعطيه لونا احمرًا مميزًا، ويمتاز بالليونة والقابلية على الطرق والتوصيلية الكهربائية والحرارية الجيدة. والنحاس ألين من الحديد وأصلب من الخارصين وقابليته على الصقل تعطيه لونا براقًا. يوجد في المجموعة (Ib) من الجدول الدوري بجانب الفضة والذهب. وهو ذو فاعية كيميائية ضعيفة.[7]

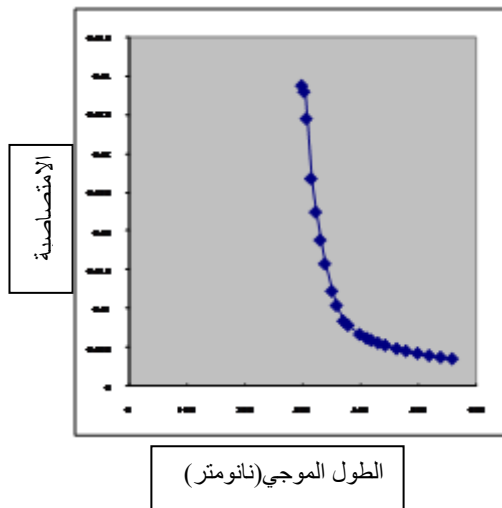
اما سبائكه فيكون لونها مائل الى اللون الاصفر والوزن النوعي للنحاس هو (8.9gm/cm³). لذا يعد من المعادن الثقيلة ينصهر عند درجة حرارة (1083°C). [8] وان من اهم التطبيقات التي تستخدم بها اغشية اوكسيد الرصاص هي الخلايا الضوئية في الميادين العسكرية والمدنية.

الجانب العملي:

استخدمت كلا من مادة نترات الرصاص Lead Nitrate ومادة التايوريا (CS(NH₂)₂) في تحضير اغشية

١- الامتصاصية A:

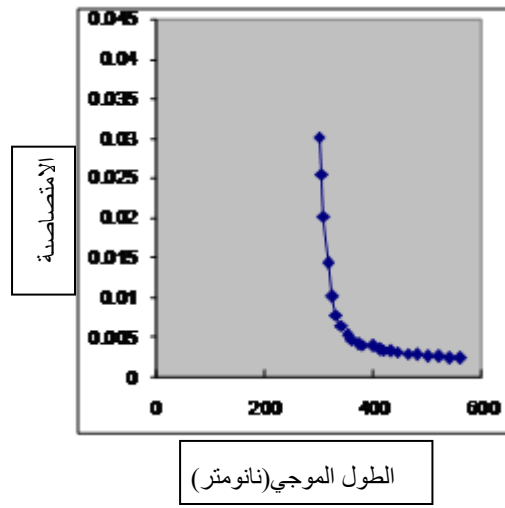
الشكل (١) يبين العلاقة بين الامتصاصية والطول الموجي لكل من الغشاء النقي لكبريتيد الرصاص والمشبوب بالنحاس، اذ نلاحظ من الشكل ان هناك انخفاض شديد في الامتصاصية بين (300-350nm) ثم انخفاض تدريجي بطيء بعد (350nm)، وكذلك لوحظ زيادة غير كبيرة في الامتصاصية بعد التشويب، وهذه النتيجة مطابقة للدراسات السابقة [6] [11] [12].



الامتصاصية كدالة للطول الموجي لغشاء PbS:Cu

الخواص البصرية لاغشية كبريتيد الرصاص النقية وكذلك المشوبة بالنحاس.

لقد تم حساب الامتصاصية كدالة للطول الموجي ولمدى الأطوال الموجية من (٣٠٠-١١٠٠ نانومتر) من خلال جهاز (UV-Visible double beam spectrophotometer model (PU 8800) supplied from Philips Company). وتم رسم العلاقة البيانية بين كل من الامتصاصية والطول الموجي .



الامتصاصية كدالة للطول الموجي لغشاء PbS النقي

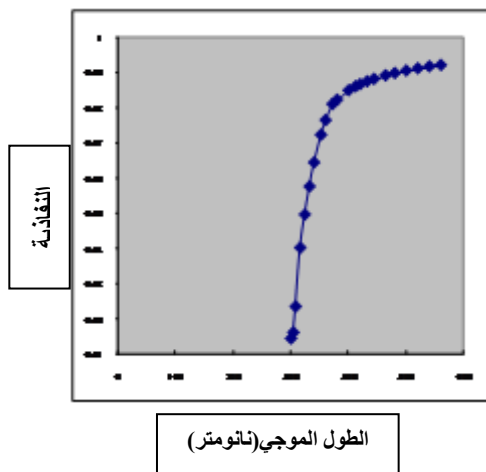
الشكل (١) تغير الامتصاصية مع الطول الموجي لكل من الغشاء النقي والمشبوب

ويعد رسم العلاقة البيانية بين كل من الطول الموجي والنفاذية وللغشائين النقي والمشبوب وجد ان هناك نقصان قليل في النفاذية بعد التشويب وهذا بديهي بعد معرفة الزيادة في الامتصاصية عند التشويب، وهذه النتيجة مطابقة للدراسات السابقة [6] [12] [14].

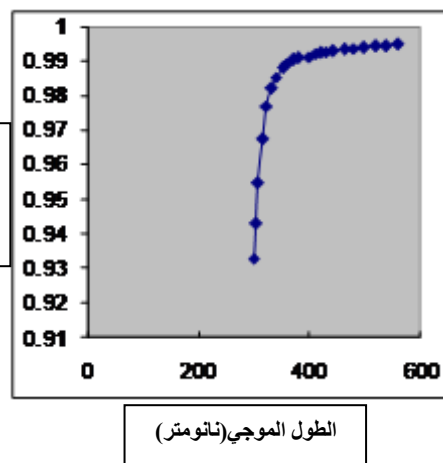
٢- النفاذية T:

لقد تم حساب النفاذية كدالة للأطوال الموجية ومن خلال العلاقة الاسية لكل من الامتصاصية والنفاذية وهي [13]:

$$A = \log \frac{1}{T} \quad \dots\dots\dots (1)$$



النفاذية كدالة للطول الموجي لغشاء PbS:Cu



النفاذية كدالة للطول الموجي لغشاء PbS النقي

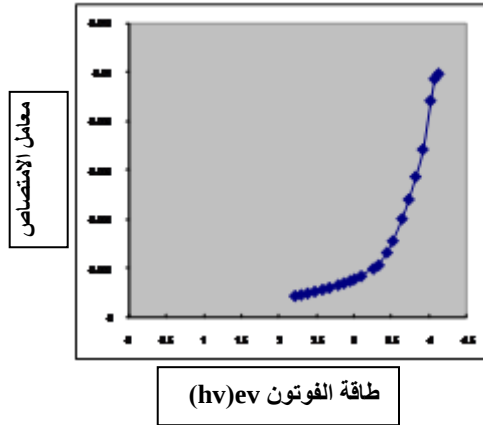
الشكل (٢) تغير النفاذية مع الطول الموجي لكل من الغشاء النقي والمشبوب

والشكل (٣) يبين العلاقة بين معامل الامتصاص وطاقة الفوتون لكل من غشاء كبريتيد الرصاص النقي والمشوب بالنحاس، اذ نلاحظ من الشكل ان معامل الامتصاص ازداد قليلا بعد التشويب وهذه النتيجة مطابقة للنتائج السابقة [5] [9] [11].

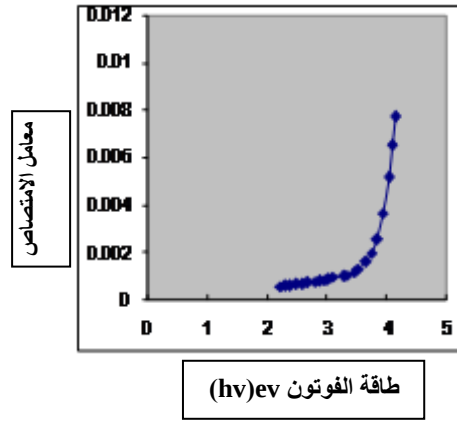
٣- معامل الامتصاص:

معامل الامتصاص يحسب وفق العلاقة التالية [15]:

$$\alpha = \left(\frac{2.303A}{t} \right) \dots\dots\dots (2)$$



معامل الامتصاص كدالة للطول الموجي لغشاء PbS:Cu



معامل الامتصاص كدالة للطول الموجي لغشاء PbS النقي

الشكل (٣) تغير معامل الامتصاص مع طاقة الفوتون لكل من الغشاء النقي والمشوب

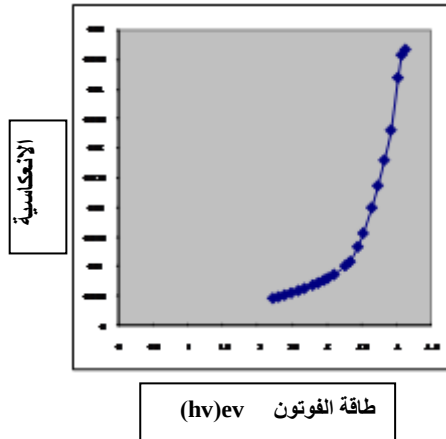
المشوب بالنحاس قد ازدادت قيمة الانعكاسية فيه عما عليه قبل التشويب وهذا يعني ان التشويب بالنحاس يزيد من قيمة الانعكاسية على غشاء كبريتيد الرصاص، وهذا يتفق مع النتائج السابقة [17] [9].

٤- الانعكاسية R:

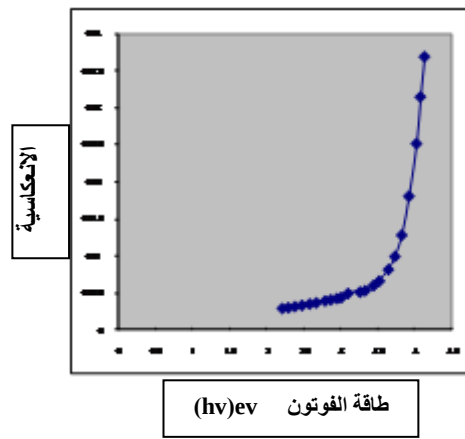
لقد تم حساب الانعكاسية وفق العلاقة [16]:

$$R = 1 - (A + T) \dots\dots\dots (3)$$

والشكل (٤) يبين العلاقة بين الانعكاسية وطاقة الفوتون لكل من غشاء كبريتيد الرصاص النقي والمشوب بالنحاس، اذ نلاحظ من الشكل ان الانعكاسية تزداد مع زيادة طاقة الفوتون وكذلك نلاحظ ان الغشاء



الانعكاسية كدالة للطول الموجي لغشاء PbS:Cu



الانعكاسية كدالة للطول الموجي لغشاء PbS النقي

الشكل (٤) تغير الانعكاسية مع طاقة الفوتون لكل من الغشاء النقي والمشوب

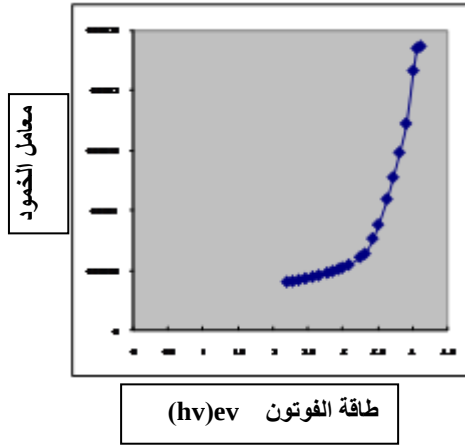
الامتصاص لذلك نلاحظ من الشكل (5) الذي يمثل العلاقة بين معامل الخمود وطاقة الفوتون لكل من الغشاء النقي والمشوب ان قيمة معامل الخمود تزداد بزيادة طاقة الفوتون وكذلك نلاحظ زيادة في قيمة معامل الخمود بعد التشويب، وهذه النتيجة مطابقة للنتائج السابقة [9].

٥- معامل الخمود k_0 :

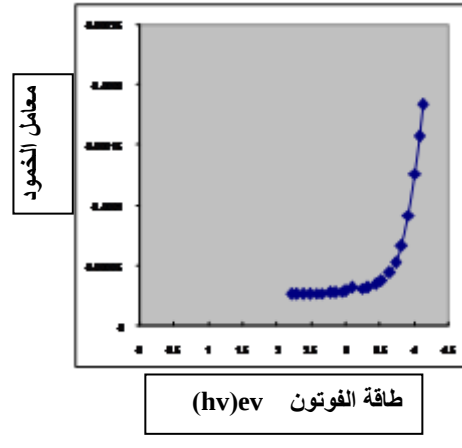
ان قيمة معامل الخمود تعطى بالعلاقة التالية [18]:

$$k_0 = \alpha \quad \lambda / 4\pi \dots\dots\dots (4)$$

نلاحظ من المعادلة ان قيمة معامل الخمود يعتمد على معامل الامتصاص وهذا يعني انه يسلك نفس السلوك الذي يسلكه معامل



معامل الخمود كدالة للطول الموجي لغشاء PbS:Cu



معامل الخمود كدالة للطول الموجي لغشاء PbS النقي

الشكل (٥) تغير معامل الخمود مع طاقة الفوتون لكل من الغشاء النقي والمشوب

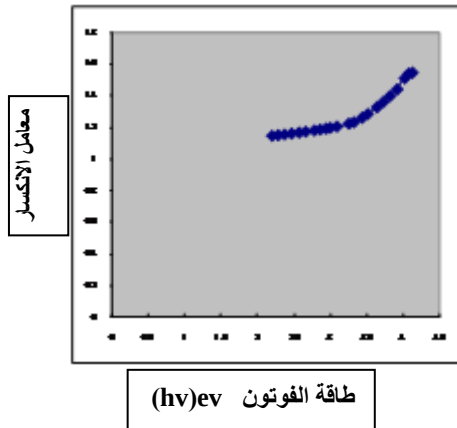
بالنحاس، ونلاحظ من الشكل ان قيمة معامل الانكسار تزداد تدريجيا بزيادة طاقة الفوتون، وكذلك نلاحظ ان الغشاء المشوب ذو معامل انكسار اكبر من الغشاء النقي وهذا دليل على ان التشويب بالنحاس يزيد من قيمة معامل الانكسار لغشاء كبريتيد النحاس، وهذه النتيجة مطابقة للنتائج السابقة [9].

٦- معامل الانكسار n_o :

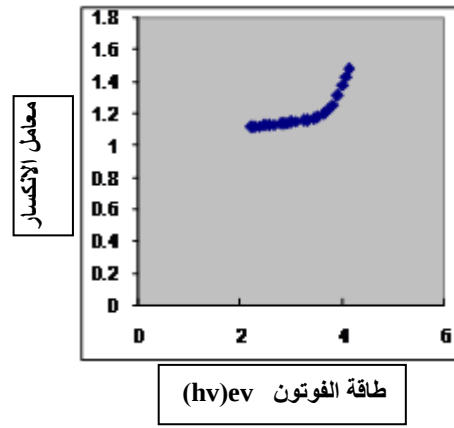
ان قيمة معامل الانكسار تعطى بالعلاقة [19]:

$$n_o = \left[\frac{(1+R)^2}{(1-R)^2} - (K_o - 1) \right]^{1/2} + \frac{(1+R)}{(1-R)} \dots\dots\dots (5)$$

يبين الشكل (٦) العلاقة بين قيمة معامل الانكسار وطاقة الفوتون لكل من غشاء كبريتيد الرصاص النقي وغشاء كبريتيد الرصاص المشوب



معامل الانكسار كدالة للطول الموجي لغشاء PbS:Cu



معامل الانكسار كدالة للطول الموجي لغشاء PbS النقي

الشكل (٦) تغير معامل الانكسار مع طاقة الفوتون لكل من الغشاء النقي والمشوب

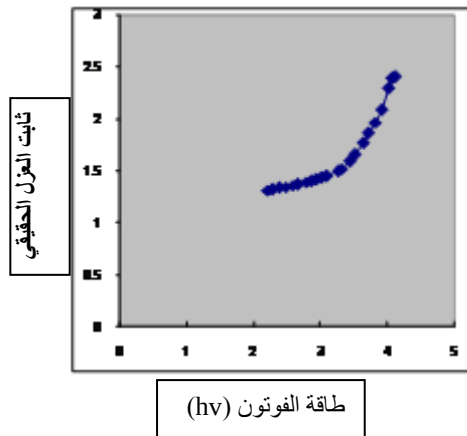
الشكل ان قيمة ثابت العزل الحقيقي تزداد بصورة تدريجية مع زيادة طاقة الفوتون، وكذلك نلاحظ ان التشويب بالنحاس قد زاد من قيمة ثابت العزل الحقيقي عما هو عليه لغشاء كبريتيد النحاس النقي، وهذه النتيجة مطابقة للنتائج السابقة [9].

٧- ثابت العزل الحقيقي ϵ_1 :

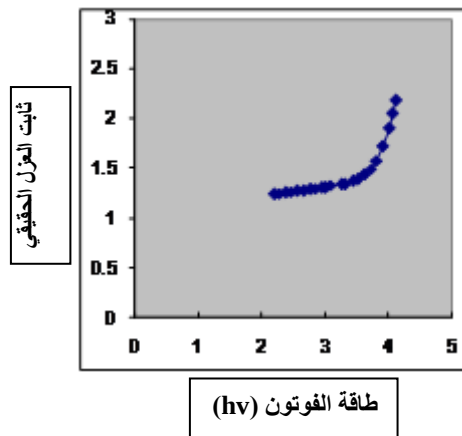
ان قيمة ثابت العزل الحقيقي تعطى بالعلاقة [20] :

$$\epsilon_1 = n_o^2 - k_o^2 \dots\dots\dots (6)$$

يبين الشكل (٧) العلاقة بين ثابت العزل الحقيقي وطاقة الفوتون لكل من غشاء كبريتيد الرصاص النقي والمشوب بالنحاس، ونلاحظ من



ثابت العزل الحقيقي كدالة للطول الموجي لغشاء PbS:Cu



ثابت العزل الحقيقي كدالة للطول الموجي لغشاء PbS النقي

الشكل (٧) تغير ثابت العزل الحقيقي مع طاقة الفوتون لكل من الغشاء النقي والمشوب

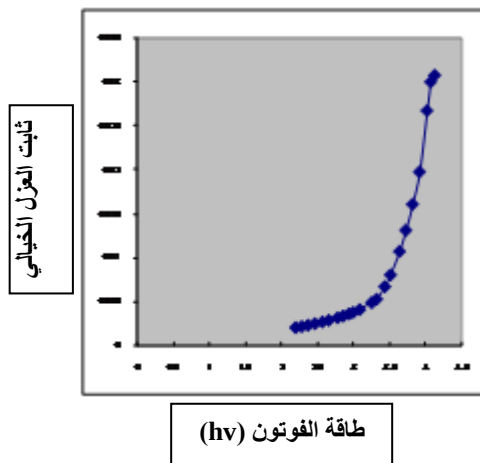
الشكل ان قيمة ثابت العزل الحقيقي تزداد بصورة قليلة عند الطاقات القليلة ثم تبدأ بالزيادة السريعة عند الطاقات العالية، وكذلك نلاحظ ان التشويب بالنحاس قد زاد من قيمة ثابت العزل الخيالي عما هو عليه لغشاء كبريتيد النحاس النقي، وهذه النتيجة مطابقة للنتائج السابقة [9].

٨- ثابت العزل الخيالي ϵ_2 :

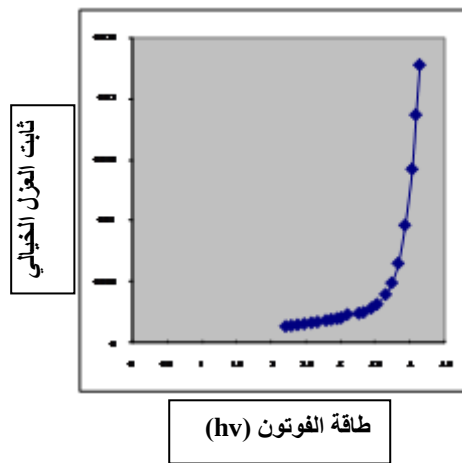
قيمة ثابت العزل الخيالي تعطى بالعلاقة [21]:

$$\epsilon_2 = 2 n_o k_o \dots\dots\dots (7)$$

يبين الشكل (٨) العلاقة بين ثابت العزل الخيالي وطاقة الفوتون لكل من غشاء كبريتيد الرصاص النقي والمشوب بالنحاس، ونلاحظ من



ثابت العزل الخيالي كدالة للطول الموجي لغشاء PbS:Cu



ثابت العزل الخيالي كدالة للطول الموجي لغشاء PbS النقي

الشكل (٨) تغير ثابت العزل الخيالي مع طاقة الفوتون لكل من الغشاء النقي والمشوب

٢- جميع الخواص البصرية تزداد بعد التشويب ما عدا النفاذية التي قلت قيمتها بعد التشويب، وهذا يعني ان تأثير التشويب بالنحاس على مادة كبريتيد الرصاص كان ايجابيا على الخصائص البصرية للاغشية الرقيقة لهذه المادة.

الاستنتاجات :

١- بالامكان تصنيع اغشية رقيقة من كبريتيد الرصاص والمشوبة بالنحاس على قواعد زجاجية وبدرجة حرارة (600K) وبدرجة عالية من الالتصاق.

References:

- [1] K. L. Chopra, "Thin Films Phenomena", Mc Graw Hill, London, (1969).
- [2] S. M. Sze, "Semiconductor Devices Physics and Technology" Translated to Arabic by F.G.Hayaly, H.A.Ahmed, Baghdad, (1990).

- [3] K.Hideyuki & A. Sadao, "Journal of Applied Physics", Vol.83, No.11, June (1998) PP. 5997-6000.
- [4] R. C. Weast and M.J.Astlc, "Hand Book of Chemistry and Physics", CRC Press, (1979).

- [5] R.N. Mulikb, S. G. Pawara, P. D. More, S. A. Pawarc and V. B. Patila. **Archives of Applied Science Research**, 2 (4): 1-6, (2010).
- [6] J.C. Osuwa .C.I. Oriaku .F.I. Ezema, **Advances in Natural and Applied Sciences**, 3(2): 247-252, (2009).
- [7] Barnaby J. Feder, "Regulators Stamp Copper as a Germ Killer" (2008).
- [8] R. A. Smith, "semiconductors" , Cambridge University, Press, 2nd, (1989).
- [9] داود مجيد خضير، "تحضير أغشية (PbS) المطعم بالنحاس (Cu) ودراسة الخواص التركيبية والبصرية"، اطروحة ماجستير، جامعة بغداد، كلية العلوم بنات، قسم الفيزياء، ٢٠٠٦.
- [10] صبرية عليوي ضبع، "دراسة الانتقالات الالكترونية لأغشية (PbS,CdO,ZnS) المحضرة بطريقة الرش الكيميائي" رسالة ماجستير/قسم الفيزياء/ كلية التربية / الجامعة المستنصرية، (١٩٨٩).
- [11] N. Choudhury, B K Sarmam, **Indian journal of pure & Applied Physics**, V. 46, pp.261-265, (2008).
- [12] J. C. OSUWA, C. I. ORIAKU, F. I. EZEMA. **Chalcogenide Letters** Vol. 6, No. 8, August (2009).
- [13] A.Arshak, S.Zleetni, K. Arshak, **Sensors**, Vol.2, P.174,(2002).
- [14] S. Seghaier . N. Kamouna, R. Brini, A.B. Amarac. "**Materials Chemistry and Physics** 97" , P71-80, (2006) .
- [15] A.K. Abass, "Solar energy materials" ,Vol. 10, (1988).
- [16] M.A. Khashan, A. M. El.Naggar, **Optics Communications**, Vol. 174,P.445,(2000).
- [17] Rakesh K. Joshia, Aloke Kanjilalb, H.K. Sehgal, "**Solution grown PbS nanoparticle films**" (2003).
- [18] J. H. Dass, N. F. Habubi, **Journal of the College of Education**,Vol.4.
- [19] S.F. Mutter, A. E. Ibrahim, S. A. Tawfig, **Sci, J. Iraqi Atomic Energy Commission**, Vol.2, No. 2, P. 167, (2000).
- [20] K. M. Zeidan, E. M. Jabori, A. K. Abass, **J. Math Phys.**, Vol. 13, No.1,P.83, (1992).
- [21] N. F. Habubi, H. I. Abdula, H.L. Mansour, **Al-Fath J.** , No. 5 , P.83, (1999).

Effect of doping by copper on the optical properties on the films prepared by thermal chemical spray

Abdul-Majeed E. Ibrahim¹, Hussain Khthair Mohamad², Amir Shakir Mahmood¹

¹ Physics department, College of Education, University of Tikret , Tikret ,Iraq.

² Physics department, College of Science , University of Tikret , Tikret ,Iraq.

(Received: 22 / 2/ 2012 ---- Accepted: 2 / 4 / 2012)

Abstract

We prepared pure (PbS) thin films and doped with 1% (Cu) with molarity (0.1M) by chemical spray pyrolysis technique, and studied the optical properties for pure and doped thin films and the influence of the doping . we get increasing at all optical constants but decreasing in transmittance.